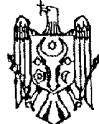




MD 2435 G2 2004.04.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) 2435 (13) G2  
(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: G 02 B 5/00

(12) BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2003 0081 (22) Data depozit: 2003.03.14	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2004.04.30, BOPI nr. 4/2004
(71) Solicitant: TIGHINEANU Ion, MD (72) Inventatori: TIGHINEANU Ion, MD; FOCA Eugen, MD; SERGENTU Vladimir, MD; URSACHI Veaceslav, MD (73) Titular: TIGHINEANU Ion, MD	

(54) Procedeu de obținere a cristalului fonic

(57) Rezumat:

1  
Invenția se refera la optoelectronică, în particular la procedee de obținere a cristalelor fononice.

Procedeu de obținere a cristalului fonic include depunerea unei măști pe una din suprafețele cristalului de semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu pași egali, apoi are loc implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măștii în patru direcții și decaparea

2  
5 electrochimică. Noutatea invenției constă în faptul că la implantare fiecare direcție a ionilor formează un unghi de 45° față de normala la suprafața cristalului, iar unghiurile dintre direcțiile ionilor sunt egale cu 90°.

10  
Revendicări: 1  
Figuri: 1

MD 2435 G2 2004.04.30

**Descriere:**

Invenția se referă la optoelectronică, în special la procedeul de obținere a cristalelor fotonice.

5 Cristalul fonic este o structură dielectrică periodică, care posedă benzi de frecvențe interzise în relațiile de dispersie a undelor electromagnetice. Fotoni în cristalele fotonice pot fi descriși prin teoria benzilor fotonice în analogie cu teoria benzilor electronice în cristale. Conform teoriei benzilor fotonice este posibilă existența unor benzi fotonice interzise în structurile dielectrice periodice. Undele electromagnetice, frecvențele cărora nimeresc în interiorul benzilor interzise nu se pot propaga în interiorul cristalului fonic [1-4].

10 Performanțele unui cristal fonic sunt determinate de către lărgimea benzii interzise, care, la rândul ei, depinde de raportul volumului cavităților (porilor) către volumul scheletului. Calculele efectuate arată că o bandă interzisă de frecvență suficient de largă se poate forma numai în cristalele fotonice cu raportul volumului cavităților către volumul scheletului mai mare de 80% și cu cât este mai mare acest raport cu atât mai avantaioși sunt parametrii cristalului fonic [1, 4, 5].

15 Este cunoscut un procedeu de obținere a cristalelor fotonice tridimensionale, care constă în fabricarea straturilor bidimensionale, fiecare strat conține o rețea planară periodică formată din două materiale, unul dintre care este de preferință siliciu, iar al doilea este aerul [6]. Ulterior aceste straturi sunt asamblate într-un pachet, formând cristalul fonic tridimensional. Pentru crearea cristalului fonic se folosește fotolitografia. Dezavantajul procedeuului cunoscut este complexitatea operațiilor tehnologice efectuate la ajustarea straturilor în pachet. Pe lângă aceasta procedeul este foarte costisitor și greu de realizat când se trece la scara nanometrică a cristalelor fotonice.

20 Este cunoscut un procedeu de obținere a cristalelor fotonice dintr-un material monolit care constă în depunerea pe suprafața materialului a unei măști, care formează o rețea triunghiulară de găuri, ulterior din fiecare gaură se produc câte trei cavități (pori) în trei direcții, fiecare dintre ele formând un unghi de  $35,26^\circ$  cu normala suprafeței materialului, unghiurile azimutale dintre direcții fiind egale cu  $120^\circ$  fiecare. Dezavantajul acestui procedeu este imposibilitatea de a crea cristale fotonice cu raportul volumului cavităților către volumul scheletului mai mare de 90%, acest raport fiind limitat de geometria cristalului fonic [7].

25 Mai este cunoscut un procedeu de obținere a cristalelor fotonice dintr-un material monolit, care constă în depunerea pe suprafața materialului a unei măști, care formează o rețea pătrată de găuri, ulterior din fiecare gaură se produc câte patru cavități în patru direcții, fiecare dintre ele formând cu normala suprafeței materialului un unghi de  $54,7^\circ$ , unghiurile azimutale dintre direcții fiind egale cu  $90^\circ$  fiecare, iar proiecția acestor direcții pe suprafața rețelei pătrate inițiale coincide cu diagonala rețelei. Neajunsul acestui procedeu este imposibilitatea de a obține cristale fotonice cu raportul volumului cavităților către volumul scheletului mai mare de 74%, acest raport fiind limitat de geometria cristalului fonic [8].

30 Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în realizarea unui procedeu de obținere a cristalelor fotonice dintr-un material monolit cu raportul volumului cavităților către volumul scheletului mai mare de 90%.

35 Procedeul, conform invenției, include depunerea unei măști pe una din suprafețele cristalului de semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu pași egali, apoi are loc implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măștii în patru direcții și decaparea electrochimică. Noutatea invenției constă în faptul că la implantare fiecare direcție a ionilor formează un unghi de  $45^\circ$  față de normala la suprafața cristalului, iar unghiurile dintre direcțiile ionilor sunt egale cu  $90^\circ$ .

40 Rezultatul invenției constă în obținerea unui cristal fonic cu valoarea raportului volumului cavităților către volumul scheletului până la 97%. Acest procedeu lărgeste diapazonul benzilor interzise de frecvențe și ridică performanțele cristalului fonic.

45 Esența invenției se explică printr-o figură, care reprezintă vederea în ansamblu a cristalului fonic.

50 Procedeul de obținere a cristalului fonic cuprinde următoarele faze tehnologice:

I. Depunerea pe un cristal semiconductor sau dielectric 1 a unei măști metalice 2, care formează o rețea pătrată de găuri 3.

II. Implantarea cu ioni 4.

III. Decaparea electrochimică selectivă a cristalului.

55 În exemplul dat a fost folosit un cristal de n-InP cu orientarea (100) și concentrația electronilor la temperatura camerei egală cu  $(2...3) \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ .

Masca metalică 2 alcătuită dintr-o peliculă de Cr cu grosimea de 10 nm și o peliculă de Au cu grosimea de 100 nm a fost depusă într-o instalație de evaporare BYII-5 evacuată până la  $2 \cdot 10^{-6}$  torr.

## MD 2435 G2 2004.04.30

4

Pentru formarea topografiei necesare a măștii în funcție de dimensiunile cristalului fonic, a fost folosită fotolitografia pentru dimensiunile găurilor mai mari de 200 nm și litografia fasciculului de electroni pentru dimensiunile găurilor mai mici de 200 nm.

5 Fotolitografia a fost efectuată într-o instalație tip Solitec 5100 folosind un fotorezist SU-8 cu grosimea de 200 nm.

Litografia fasciculului de electroni a fost efectuată într-o microscop electronic cu baleiaj la tensiunea de 50 kV la dozele între 300 și 500  $\mu\text{C}/\text{cm}^2$ . În calitate de fotorezist a fost folosită o soluție de 4% de polimetil metacrilat (PMMA) în clorbenzen.

10 Pentru implantarea cu ioni în direcțiile 4 indicate în figură s-au folosit ioni de  $\text{Kr}^+$  cu energia de 5 MeV la doza de  $3 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ .

După implantarea cu ioni cristalul este supus decapării electrochimice selective într-o soluție de  $\text{HCl}/\text{H}_2\text{O}$  de 30...50% la densitatea curentului în circuitul electrochimic de 10...30  $\text{mA}/\text{cm}^2$ . Efectuarea decapării electrochimice aproape de limita de percolație permite obținerea cristalelor fotonice cu raportul volumului cavităților către volumul scheletului până la 97%.

15

### (57) Revendicare:

20 Procedeu de obținere a cristalului fonic care include depunerea unei măști pe una din suprafețele cristalului de semiconductor sau de dielectric, totodată masca este executată în formă de grilă cu orificii amplasate în rânduri cu pași egali, implantarea ionilor de energie înaltă în fiecare orificiu al măștii în patru direcții și decaparea electrochimică, **caracterizat prin aceea că** la implantare fiecare direcție a ionilor formează un unghi de  $45^\circ$  față de normala la suprafața cristalului, iar unghiurile dintre direcțiile ionilor sunt egale cu  $90^\circ$ .

25

### (56) Referințe bibliografice:

1. K.M. Ho et al. Existence of photonic band gap in periodic dielectric structures. Phys. Rev. Lett., 67, 1990, p. 3152
2. J.D. Joannopoulos et al. Molding the flow of light. Photonic crystal, Princeton University Press. 1995, 133 p.
3. E. Yablonovitch. Photonic bandgap structures, J. Opt. Soc. Am., B10, 1993, p. 283
4. E. Yablonovitch. Photonic bandgap crystals, J. Phys. Condens. Matt., 5, 1993, p. 2443
5. J. N. Norris et al. Chemical approaches to three-dimensional semiconductor photonic crystals. Adv. Mat., 13 2001, p.371
6. US 6392787, 2002.05. 31
7. US 5172267, 1992.12. 31
8. I.M. Tiginyanu et al. Properties of 2D and 3D dielectric structures fabricated by electrochemical dissolution of II-V compounds. Mat. Res. Soc. Symp. Proc., K2.7.1, 2002, p. 692

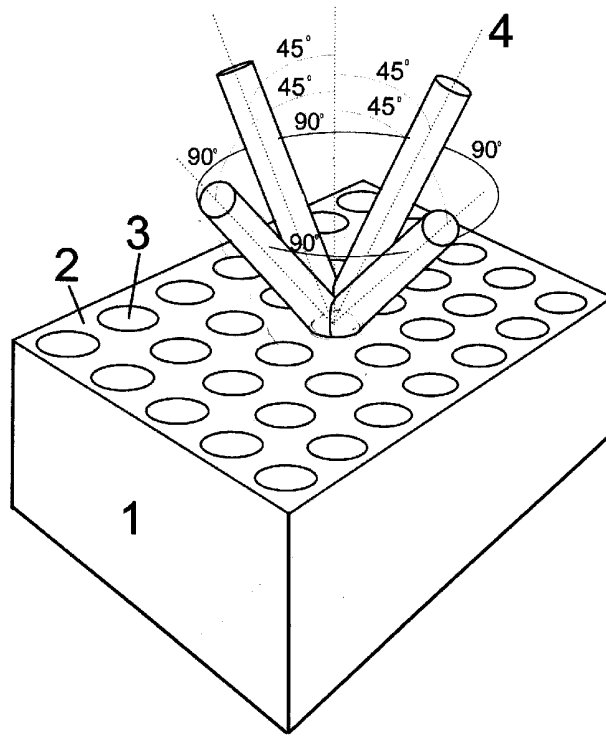
Sef Secție: NEKLIUDOVA Natalia

Examinator: COJOCARU Ala

Redactor: LOZOVANU Maria

MD 2435 G2 2004.04.30

5



## RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2003 0081		
(22) Data depozit: 2003.03.14		
(51) <sup>7</sup> : G 02 B 5/00 Alți indici de clasificare: G 02 B 5/00		
(54) <b>Titlul : Procedeu de obținere a cristalului fonic</b>		
(71) Solicitantul : <b>TIGHINEANU Ion, MD</b>		
Termeni caracteristici :		
a) limba română: cristal fonic		
b) limba engleză: fonic crystal		
I. Minimul de documente consultate ( sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)		
Int. Cl. <sup>7</sup> G 02 B 5/00		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
1. K.M. Ho et. al. Existence of photonic band gap in periodic dielectric structures. Phys. Rev. Lett., 67, 1990, p. 3152		
2. J.D. Joannopoulos et al. Molding the flow of light. Photonic crystal, Princeton University Press. 1995, 133 p.		
3. E. Yablonovitch. Photonic bandgap structures, J. Opt. Soc. Am., B10, 1993, p. 283		
4. E. Yablonovitch. Photonic bandgap crystals, J. Phys. Condens. Matt., 5, 1993, p. 2443		
5. J. N. Norris et. al. Chemical approaches to three-dimensional semiconductor photonic crystals. Adv. Mat., 13 2001, p.371		
6. I.M. Tiginyanu et. al. Properties of 2D and 3D dielectric structures fabricated by electrochemical dissolution of II-V compounds. Mat. Res. Soc. Symp. Proc., K2.7.1, 2002, p. 692		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD perioada 1993-2003.03; EA 1996-2003.03		
IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	1. K.M. Ho et. al. Existence of photonic band gap in periodic dielectric structures. Phys. Rev. Lett., 67, 1990, p. 3152	1
A	2. J.D. Joannopoulos et al. Molding the flow of light. Photonic crystal, Princeton University Press. 1995, 133 p.	1
A	3. E. Yablonovitch. Photonic bandgap structures, J. Opt. Soc. Am., B10, 1993, p. 283	1
A	4. E. Yablonovitch. Photonic bandgap crystals, J. Phys. Condens. Matt., 5, 1993, p. 2443	1
A	5. J. N. Norris et. al. Chemical approaches to	1

A	three-dimensional semiconductor photonic crystals. Adv. Mat., 13 2001, p.371	1
A	6. US 6392787, 2002.05. 31	1
A	7. US 5172267, 1992.12. 31	1
	8. I.M. Tiginyanu et. al. Properties of 2D and 3D dielectric structures fabricated by electrochemical dissolution of II-V compounds. Mat. Res. Soc. Symp. Proc., K2.7.1, 2002, p. 692	1
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează
<b>* categoriile speciale ale documentelor consultate:</b>		<b>P</b> - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
<b>A</b> - document care definește stadiul anterior general		<b>T</b> - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția
<b>E</b> - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data		<b>X</b> - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur
<b>L</b> - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres ( se va indica motivul)		<b>Y</b> - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
<b>O</b> - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare		<b>&amp;</b> - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		2004.03.23
Examinatorul		Cojocaru Ala

RAPORT DE DOCUMENTARE

Informația referitoare la brevete paralele		(21) Nr. depozit:	
Date de identificare ale documentelor citate în raport	Data publicării	Brevete paralele	Data publicării
1	2	3	4